

Calculations of Energy Band Structure of GaAs, GaSb and GaP Crystals as a Function of Temperature Using the Semiempirical Tight Binding Method

Ismail Th. T. Yahya¹*, Mumtaz M. S. Hussien²

^{1*,2} Department of Physics, College of Education for Pure Sciences, University of Mosul, Mosul, Iraq

E-mail: 1* ismael.esp126@student.uomosul.edu.iq, 2 momtaz_hussien@uomosul.edu.iq

(Received June 28, 2021; Accepted August 23, 2021; Available online September 01, 2021)

DOI: 10.33899/edusj.2021.130682.1170, © 2021, College of Education for Pure Science, University of Mosul. This is an open access article under the CC BY 4.0 license (<u>http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</u>).

Abstract

In this paper, the band structure of gallium group of III-V semiconductor has been calculated with temperature, the semi-empirical tight binding method was used to calculate the band structure and the matrix elements were calculated for both models sp³ and sp³s^{*}. A computer program in MATLAB was designed to calculate the energy eigenvalues for the wave vector points in the first Brillouin zone between high symmetry points to form energy bands. The effect of temperature on the energy band of these group of crystals has been studied by changing the values of the lattice constant under the influence of temperature according to the Pierron relation and thus calculating the change in the length of the bond with temperature, which in turn affects the change in the values of the elements of the Hamiltonian matrix. The energy gap and refractive index were calculated at points of high symmetry as a function of temperature. The results showed a decrease in the energy gap values of GaAs, GaSb and GaP crystals with increasing temperature. Then the experimental Varshni relation was used to calculate the change in the energy gap values of these crystals and the results obtained from current study were compared with the results of Panish and Bellani, where the results showed that a model sp³s^{*} gives better results than the model sp³. As well as the calculations of the refractive index of these crystals using the Moss formula showed that the refractive index will gradually increase with increasing temperatures.

Keyword: energy bands, semiconductor bands. energy gap with temperature, refractive index.

حسابات تركيب حزم الطاقة للبلورات GaSb ، GaAs وGaP كدالة لدرجة الحرارة بأستخدام طريقة الربط المعابات تركيب حزم الطاقة للبلورات

اسماعيل ثمين طليع يحيى 1*، ممتاز محمد صالح حسين 2

2.*1 قسم الفيزياء، كلية التربية للعلوم الصرفة، جامعة الموصل، الموصل، العراق

الملخص:

لقد أحتسب في هذا البحث تركيب حزم الطاقة لمجموعة الكاليوم في بلورات شبه الموصل من نوع W-III مع درجة الحرارة، اذ استخدمت نظرية الربط المحكم شبه التجريبية في حساب شكل الحزمة، وأحتسب عناصر المصفوفة لكلا النموذجين sp³s و sp³s. اذ تم تصميم برنامج حاسوبي بلغة MATLAB لحساب القيم الذاتية للطاقة من خلال تكوين نقاط لمتجه الموجة في منطقة برليون الأولى (Brillouin zone (BZ) بين نقاط التماثل العالية لتشكيل حزم الطاقة. اذ درس تأثير درجة الحرارة على حساب تغير المجموعة من البلورات من خلال حساب تغير قيم ثابت الشبيكة تحت تأثير درجة الحرارة على حسب على و منطقة ومعامل طول الأصرة مع درجة الحرارة والتي تؤثر بدورها في تغير قيم معاملات عناصر مصفوفة الهاملتوني. تم حساب فجوة الطاقة ومعامل

الانكسار عند النقاط عالية التماثل مع درجة الحرارة. بينت النتائج نقصان في قيم فجوة الطاقة للبلورات GaSb، GaAs وGaP م زيادة درجة الحرارة. وثم استخدمت علاقة Varshni التجريبية لحساب التغير في قيم فجوة الطاقة لهذه البلورات وقورنت النتائج التي تم الحصول عليها في الدارسة الحالية مع نتائج Panish وBellani، حيث اظهرت النتائج ان نموذج sp³s* يعطي نتائج افضل من النموذج sp³. وكذلك بينت حسابات معامل الانكسار لهذه البلورات باستخدام صيغة Moss أن معامل الانكسار يزداد تدريجياً مع زيادة درجات الحرارة.

الكلمات المفتاحية: حزم الطاقة، حزم اشباه الموصلات، فجوة الطاقة مع درجة الحرارة، معامل الانكسار.

1. المقدمة Introduction

تعد درجة الحرارة والضغط من أهم المتغيرات الثرموداينميكية عند دراسة تراكيب حزم الطاقة لأشباه الموصلات المختلفة. اذ بذل الكثير من الباحثين جهوداً كبيرة لاستغلال الخصائص الحرارية لأشباه الموصلات تحت تأثير درجات الحرارة العالية لأنها ذات أهمية أساسية للتطبيقات التكنولوجية [1]. فعند زيادة درجة حرارة المواد شبه الموصلة تحدث تغيرات بالتركيب الالكتروني وبدراسة هذه التغيرات يمكن اجراء العديد من التعديلات في تركيب الحزمة، اذ يؤثر ارتفاع درجة الحرارة في فجوة الطاقة وبالتالي يحدث تغيير في الكتل الفعالة لكل من الالكترون والفجوة. لذلك فإن دراسة تغيرات فجوة الطاقة مع درجة الحرارة أمر ضروري لأشباه الموصلات. اذ يمكن من خلال دراسة تأثير درجات الحرارة العالية على تركيب حزم الطاقة للمواد شبه الموصلة من معرفة فجوة الطاقة التي تلعب دوراً مهماً للغاية في أشباه الموصلات لأنها ستؤثر بشكل كبير على الخصائص الكهريائية لمواد ونبائط أشباه الموصلات. اذ هذه الدراسة هي استكمال لدراسة سابقة تم اجراءها على بلورة GaAs باستخدام النموذجين وrs³ و عدي الطاقة التي تلعب في كلا النموذجين اضافة الى حساب الكتلة الفعالة في الاتجاه [11] بشكل مباشر من حساب حزم الطاقة القي تلعب في كلا النموذجين اضافة الى حساب الكتلة الفعالة في الاتجاه [11] بشكل مباشر من حساب حزم الطاقة الى في فلا الور معنيق طريقة الربط المحكم للجيران الاقرب بأستخدام النموذجين 3p³ و sp³ لحساب تركيب حزم الطاقة مع درجة الحرارة للبلورات في كلا النموذجين اضافة الى حساب الكتلة الفعالة في الاتجاه [111] بشكل مباشر من حساب حزم الطاقة مع درجة الحرارة للبلورات معنيق طريقة الربط المحكم للجيران الاقرب بأستخدام النموذجين sp³ و s³ و sp³ لحساب تركيب حزم الطاقة مع درجات حرارة للبلورات منابق طريقة الربط المحكم للجيران الاقرب بأستخدام النموذجين sp³ و sp³ لحساب تركيب حزم الطاقة مع درجات حرارة للبلورات ماليتي طريقة الربط المحكم للجيران الاقرب بأستخدام النموذجين sp³ و عورة العاب التمائل من حساب حزم الطاقة مع درجات حرارة للبلورات مطبيق طريقة الربط المحكم للجيران الاقرب ماستخدام النموذجين وجوة العالية مع درجات حرارة للبلورات العلي مع درجات حرارة للبلورات المائة مع درجات معارية البلورات المائة.

2. الجزء النظري Theoretical part

يقلل التناظر في المواد البلورية العديد من المشاكل التي تتعرض لها وحدة الخلية الابتدائية، ويمكن كتابة دوال

الموجة للإلكترون المنفرد $\left| n \vec{k} \right|$ على شكل موجات بلوخ [4]:

$$|n\vec{k}\rangle = \sum_{\alpha\beta} C_{\alpha,\beta}(n,\vec{k}) \left\{ \sum_{R} e^{i\vec{k}.\vec{R}_{\beta}} | \alpha,\vec{R}_{\beta} \right\}$$
(1)

اذ ان $\vec{R}_{eta} = \vec{R} + \vec{r}_{eta}$ حيث \vec{R} يمثل متجه الشبيكة و \vec{r}_{eta} ازاحة الذرة ويشير الحرفان α و β الى نوع الذرة ونوع المدار الذري على التوالي. في حين تمثل المعاملات $C_{lphaeta}(,\vec{k})$ معاملات الجمع الخطي التي تعتمد على نوع الحزمة n ومتجه الموجة \vec{k} . بالنسبة التوالي. في حين تمثل المعاملات المعاملات (\vec{k} معاملات الجمع الخطي التي تعتمد على نوع الحزمة n ومتجه الموجة \vec{k} . بالنسبة التوالي. في حين تمثل المعاملات المعاملات (\vec{k} معاملات الجمع الخطي التي تعتمد التي تعتمد المى نوع الحزمة n ومتجه الموجة \vec{k} . بالنسبة التوالي. في حين تمثل المعاملات (\vec{k} معاملات الجمع الحمع الخطي التي تعتمد على نوع الحزمة الموجة \vec{k} . بالنسبة التوالي الموحين أم معاملات الموجة أم معاملات الجمع الخطي التي تعتمد على أم معاملات (\vec{k} معاملات الجمع الخطي التي تعتمد على أم معاملات الموجة أم معاملات المعاملات الموجة أم معاملات الجمع الحمع الخطي التي تعتمد على نوع الحزمة الموجة أم معاملات الموجة أم معاملات المعاملات الموجة أم معاملات الموجة أم معاملات الموجة أم معاملات الموجة أم معاملات الموجة الموجة أم معاملات الموجة أم معاملات الموجة أم معاملات الحمع الموجة أم معاملات الموجة أم موجة الموجة الموجة الموجة الموجة أم موجة الموجة الموجة الموجة الموجة أم موجة أم موجة

3. الحسابات والنتائج Results and calculations

يكون تأثير الحرارة على مواد اشباه الموصلات من خلال التعديل في الترتيب الذري، والتي تشمل التغير في أطوال الاواصر الذرية d وكذلك الزاويا للتراكيب المكعبة مثل تركيب ZB [8]. اذ تم أدخال تأثير درجة الحرارة في حسابات عناصر المصفوفة من خلال تغير ثابت الشبيكة مع درجة الحرارة حسب علاقة Pierron والتي تعطى بالصيغة الاتية [9]:

$$\alpha_{th} = \frac{1}{a} \frac{\partial a}{\partial T} \tag{2}$$

ومن خلال هذه العلاقة وبعد معرفة قيم معامل التمدد الحراري a_{th} للبلورات GaSb ،GaAs وGaP المبينة في الجدول (1) نستنتج قيمة ثابت الشبيكة عند درجة الحرارة معينة a_T اذ يعطى بالعلاقة الاتية:

$$a_T = a_0 e^{\alpha_{th}T}$$
 (3)
اذ تمثل a_T : ثابت الشبيكة عند درجة α_{th} ، 0K، التمدد الحراري (a_0 ، T ، معامل التمدد الحراري (a_T ، ثابت الشبيكة عند درجة حرارة عند درجة الحراري (ع

Crystal	$\alpha_{th} \times 10^{-6} (1/\mathrm{K})$	Ref.
GaAs	5.73	[10]
GaSb	6.1	[10]
GaP	6.1	[11]

الجدول (1): معامل التمدد الحراري للبلورات GaSb، GaAs و GaP ذات تركيب ZB

ومن تغير ثابت الشبيكة مع درجة الحرارة يتم حساب قيم طول الآصرة تحت تأثير درجة الحرارة باستخدام العلاقة التالية [12]:

$d = \frac{\sqrt{3}}{4}a$	(4)
$d_0 = \frac{\sqrt{3}}{4}a_0$	(5)

اذ يمثل d_0 : طول الأصرة بين الذرات عند درجة الحرارة $0 {
m K}$.

$$d_T = \frac{\sqrt{3}}{4} a_T \tag{6}$$

اذ يمثل d_T : طول الآصرة بين الذرات عند درجة الحرارة T. ومن خلال المعادلتين (5) و (6) يمكن استنتاج العلاقة الاتية لحساب قيم طول الآصرة عند درجة حرارة معينة :

$$d_T = d_0 \left(\frac{a_T}{a_0}\right)$$

(7)

يبين الجدول (2) قيم طول الآصرة وثابت الشبيكة تحت تأثير درجة الحرارة بوحدات (K) للبلورات GaSb ،GaAs وGaP.

Cravatal	Domonactan	Temperature (K)							
Crystal	Farameter	0	90	185	294	673	973		
Calla	a_T (Å)	5.6532 [13]	5.6562	5.6592	5.6628	5.6751	5.6849		
GaAs	d_T (Å)	2.4479	2.4492	2.4505	2.4520	2.4574	2.4616		
Cravatal	Donomotor	Temperature (K)							
Crystal	Faranneter	0	60	120	183	240	300		
Cash	a_T (Å)	6.0959 [13]	6.0982	6.1004	6.1027	6.1049	6.1071		
Gaso	d_T (Å)	2.6396	2.6406	2.6415	2.6525	2.6435	2.6444		
Cravatal	Doromator			Temperature	(K)				
Crystal	Farameter	0	150	417	620	868	1273		
CoD	a_T (Å)	5.4505 [13]	5.4555	5.4644	5.4712	5.4794	5.4930		
Gar	d_T (Å)	2.3601	2.3623	2.3661	2.3690	2.3726	2.3785		

GaP وGaSb ، GaAs الجدول (2): قيم طول الآصرة d_T وثابت الشبيكة a_T عند درجات حرارة مختلفة للبلورات

بعد حساب التغيرات في طول الأصرة وثابت الشبيكة عند درجات حرارة مختلفة، تم حساب تغير تركيب حزم الطاقة عند

درجة حرارة معينة من خلال تغير معاملات عناصر المصفوفة بواسطة قاعدة القياس التجريبية [14]:

$$V_{ll'm} = \eta_{ll'm} \frac{\hbar^2}{2m_e d^2}$$
(8)
$$V(0) = \eta_{ll'm} \left(\frac{\hbar^2}{2m_e d_0^2}\right)$$
(9)

اذ ان (0): تمثل معاملات الربط المحكم عند درجة حرارة OK، و $\eta_{ll'm}$: عامل هندسي للتركيب رباعي الوجه. $V(T) = \eta_{ll'm} \left(\frac{\hbar^2}{2m_o d_r^2}\right)$ (10)

اذ ان
$$V(T)$$
: تمثل معاملات الربط المحكم عند درجة الحرارة T . ومن خلال المعادلتين (9) و(10) يمكن استنتاج علاقة لحساب
تغير معاملات عناصر المصفوفة:

$$V(T) = V(0) \left(\frac{d_0}{d_T}\right)^2 \tag{11}$$

وبعد ادخال درجة الحرارة في تغير قيم ثابت الشبيكة وطول الأصرة مع درجة الحرارة والتي بدورها تؤثر في معاملات عناصر المصفوفة التي تستخدم في حساب شكل حزم الطاقة، تم الحصول على نتائج حسابات عناصر المصفوفة عند درجات حرارة مختلفة للبلورات GaSb ، GaAs و GaP وكما موضحة في الجداول (3)، (4) و (5) على التوالي.

N 11	Matrix	Temperature(K)						
Model	Elements	0	90	185	294	673	973	
	E_{p0}	1.16	1.1588	1.1575	1.1561	1.1511	1.1471	
	E _{p1}	3.35	3.3465	3.3429	3.3387	3.3243	3.3129	
	E _{s0}	-8.21	-8.2015	-8.1926	-8.1824	-8.1469	-8.1190	
	E _{s1}	-3.19	-3.1867	-3.1832	-3.1793	-3.1655	-3.1546	
sp ³	V _{ss}	-6.76	-6.7530	-6.7457	-6.7373	-6.7081	-6.6850	
	V _{xx}	2.11	2.1078	2.1055	2.1029	2.0938	2.0866	
	V_{xy}	5.96	5.9539	5.9474	5.9400	5.9142	5.8939	
	V _{s0p}	4.75	4.7451	4.7399	4.7340	4.7135	4.6973	
	V _{s1p}	5.48	5.4744	5.4684	5.4616	5.4379	5.4192	
	E _{sa}	-8.3431	-8.3345	-8.3254	-8.3150	-8.2790	-8.2506	
	E_{pa}	1.0414	1.0403	1.0392	1.0379	1.0334	1.0299	
	E _{sc}	2.6569	-2.6542	-2.6513	-2.6480	-2.6365	-2.6274	
	E_{pc}	3.6686	3.6648	3.6608	3.6563	3.6404	3.6279	
	E_{s^*a}	8.5914	8.5825	8.5732	8.5625	8.5254	8.4961	
	E_{s^*c}	6.7386	6.7317	6.7243	6.7159	6.6868	6.6639	
sp ³ s*	V _{ss}	-6.4513	-6.4446	-6.4376	-6.4296	-6.4017	-6.3798	
	V_{xx}	1.9546	1.9526	1.9505	1.9480	1.9396	1.9329	
	V_{xy}	5.0779	5.0727	5.0671	5.0608	5.0389	5.0216	
	V _{sapc}	4.4800	4.4754	4.4705	4.4649	4.4456	4.4303	
	V _{pasc}	5.7839	5.7779	5.7717	5.7644	5.7395	5.7198	
	V _{s*apc}	4.8422	4.8372	4.8318	4.8259	4.8050	4.7885	
	V _{pas*c}	4.8077	4.8027	4.7975	4.7915	4.7708	4.7544	

الجدول (3): قيم عناصر المصفوفة عند درجات حرارة مختلفة لبلورة GaAs

	Matrix			Tempera	ature(K)		
Model	Elements	0	60	120	183	240	300
	E_{p0}	0.68	0.6795	0.6790	0.6785	0.6780	0.6775
	E_{p1}	2.63	2.6281	2.6262	2.6241	2.6223	2.6204
	E _{s0}	-6.84	-6.8350	-6.8300	-6.8247	-6.8200	-6.8150
	E _{s1}	-3.91	-3.9071	-3.9043	-3.9013	-3.8986	-3.8957
sp ³	V _{SS}	-6.06	-6.0556	-6.0511	-6.0465	-6.0423	-6.0379
	V_{xx}	1.64	1.6388	1.6376	1.6363	1.6352	1.6340
	V_{xy}	4.32	4.3168	4.3137	4.3104	4.3074	4.3042
	V_{s0p}	5.55	5.5459	5.5419	5.5376	5.5338	5.5297
	V _{s1p}	4.76	4.7565	4.7530	4.7494	4.7461	4.7426
	E _{sa}	-7.3207	-7.3153	-7.3100	-7.3044	-7.2993	-7.2940
	E_{pa}	0.8554	0.8548	0.8541	0.8535	0.8529	0.8523
	E _{sc}	-3.8993	-3.8964	-3.8936	-3.8906	-3.8879	-3.8851
	E_{pc}	2.9146	2.9125	2.9103	2.9081	2.9061	2.9040
	E_{s^*a}	6.6354	6.6305	6.6257	6.6206	6.6160	6.6112
	E_{s^*c}	5.9846	5.9802	5.9758	5.9713	5.9671	5.9627
sp ³ s*	V _{ss}	-6.1567	-6.1522	-6.1477	-6.1430	-6.1387	-6.1342
	V_{xx}	1.5789	1.5777	1.5766	1.5754	1.5743	1.5731
	V_{xy}	4.1285	4.1255	4.1225	4.1193	4.1164	4.1134
	Vsapc	4.9601	4.9565	4.9528	4.9490	4.9456	4.9420
	V _{pasc}	4.6675	4.6641	4.6607	4.6571	4.6539	4.6504
	V_{s^*apc}	4.9895	4.9858	4.9822	4.9784	4.9749	4.9713
	V _{pas*c}	4.2180	4.2149	4.2118	4.2086	4.2057	4.2026

الجدول (4): قيم عناصر عند درجات حرارة مختلفة لبلورة GaSb

	Matrix	Temperature(K)						
Model	elements	0	150	417	620	868	1273	
	E_{p0}	1.28	1.2777	1.2735	1.2704	1.2665	1.2603	
	E _{p1}	3.82	3.8130	3.8006	3.7912	3.7798	3.7611	
	E _{s0}	-7.60	-7.5861	-7.5614	-7.5427	-7.5199	-7.4829	
	E _{s1}	-2.72	-2.7150	-2.7062	-2.6995	-2.6913	-2.6781	
sp ³	V _{ss}	-7.66	-7.6460	-7.6211	-7.6023	-7.5793	-7.5420	
	V _{xx}	2.26	2.2559	2.2485	2.2430	2.2362	2.2252	
	V_{xy}	6.20	6.1887	6.1685	6.1533	6.1347	6.1045	
	V _{s0p}	5.33	5.3203	5.3030	5.2898	5.2739	5.2479	
	V _{s1p}	5.84	5.8293	5.8104	5.7960	5.7785	5.7500	
	E _{sa}	-81124	-8.0976	-8.0712	-8.0513	-8.0269	-7.9874	
	E _{pa}	1.1250	1.1229	1.1193	1.1165	1.1131	1.1077	
	E _{sc}	-2.1976	-2.1936	-2.1864	-2.1810	-2.1745	-2.1637	
	E_{pc}	4.1150	4.1075	4.0941	4.0840	4.0717	4.0516	
	E_{s^*a}	8.5150	8.4994	8.4718	8.4508	8.4253	8.3838	
	E_{s^*c}	7.1850	7.1719	7.1485	7.1309	7.1093	7.0743	
sp ³ s*	V _{ss}	-7.4709	-7.4572	-7.4330	-7.4146	-7.3922	-7.3558	
	V _{xx}	2.1516	2.1477	2.1407	2.1354	2.1289	2.1184	
	V_{xy}	5.1369	5.1275	5.1108	5.0982	5.0828	5.0577	
	Vsapc	4.2771	4.2693	4.2554	4.2449	4.2320	4.2112	
	V _{pasc}	6.3190	6.3074	6.2869	6.2714	6.2524	6.2216	
	V _{s*apc}	4.6541	4.6456	4.6305	4.6190	4.6051	4.5824	
	V _{pas*c}	5.0950	5.0857	5.0691	5.0566	5.0413	5.0165	

الجدول (5): قيم عناصر المصفوفة عند درجات حرارة مختلفة لبلورة GaP

توضح الاشكال (1)، (2)، (3)، (4)، (5) و (6) تركيب حزم الطاقة للبلورات GaSb، GaAs و GaP عند درجة حرارة 0K التي تم حسابها باستخدام طريقة الربط المحكم للنموذجين sp³s و sp³s على التوالي.



الشكل (4): تركيب حزمة الطاقة لبلورة GaAs لنموذج *sp³s



الشكل (5): تركيب حزمة الطاقة لبلورة GaSb لنموذج *sp³s



الشكل (1): تركيب حزمة الطاقة لبلورة GaAs لنموذج sp³



الشكل (2): تركيب حزمة الطاقة لبلورة GaSb لنموذج sp³





الشكل (6): تركيب حزمة الطاقة لبلورة GaP لنموذج *sp³s

وعند استخدام معاملات عناصر المصفوفة عند درجات الحرارة العالية المختلفة لبلورات GaSb ، GaAs و GaA المبينة في الجداول (3)، (4) و (5) تم الحصول على شكل تركيب حزمة التوصيل عند درجات الحرارة المختلفة، اذ تم تحديد المسار $(\Lambda \to \Lambda)$ (5) و (5) تم الحصول على شكل تركيب حزمة التوصيل عند درجات الحرارة والمختلفة، اذ تم تحديد المسار $(\Lambda \to \Lambda)$ و GaSb ، GaAs و $\Gamma \to \Delta$ (6)، GaAs البلورات GaSb ، GaAs و GaAs و GaSb ، GaAs و GaAs و GaAs و GaSb ، GaAs و GaAs (GaAs و GaAs) و GaAs و GaAs و GaAs و GaAs (GaAs) و GaAs و GaAs و GaAs و GaAs (CaAs) و GaAs) و GaAs (CaAs) و GaAs (CaAs) و GaAs) و GaAs (CaAs) و GaAs (CaAs) و GaAs) و GaAs (CaAs) و GaAs) و GaAs (CaAs) و GaAs (CaAs) و GaAs) (GaAs) (GaAs) (GaAs) (GaAs





4. تغير فجوة الطاقة للبلورات GaSb ، GaAs وGaP مع درجة الحرارة

Variation of energy gap of GaAs, GaSb and GaP crystals with temperature

يمكن حساب العديد من الخصائص مباشرةً من شكل حزم الطاقة للبلورات GaSb ، GaAs و GaP عند مدى معين من درجات الحرارة قبل حدوث تغيير في تركيب ZB لهذه البلورات، اذ احتسبت فجوة الطاقة لـ GaSb ، GaAs و GaP عند درجات حرارة مختلفة ومباشرةً من حزم الطاقة المحسوبة عند نقاط التماثل العالية K ، L ، و Γ كما هو مبين في الجداول (6)، (7) و (8) على التوالي.

Model	Energy	Temperature (K)						
	gap (eV)	0	90	185	294	673	973	
sp ³	E_g^L	2.3033	2.3009	3.2984	2.2955	2.2856	2.2777	
	E_g^X	4.8808	4.8759	4.805	4.8645	4.8434	4.8267	
	E_g^K	4.2272	4.2229	4.2183	4.2130	4.1948	4.1803	
	E_g^{Γ}	1.5109	1.5094	1.50078	1.5059	1.4994	1.4942	
	E_g^L	1.6902	1.6885	1.6867	1.6845	1.6772	1.6715	
an ³ a*	E_g^X	2.0300	2.0279	2.0257	2.0232	2.0144	2.0075	
spos	E_g^K	2.3516	2.3492	2.3467	2.3437	2.3335	2.3256	
	E_g^{Γ}	1.5500	1.5483	1.5467	1.5448	1.5380	1.5329	

الجدول (6): فجوة الطاقة لبلورة GaAs عند نقاط التماثل العالية عند درجات حرارة مختلفة

Model	Energy	Temperature (K)					
	gap (eV)	0	60	120	183	240	300
sp ³	E_g^L	2.3503	2.3486	2.3469	2.3451	2.3435	2.3418
	E_g^X	3.6694	3.6667	3.6640	3.6612	3.6586	3.6560
	E_g^K	3.5242	3.5216	3.5190	3.5164	3.5139	3.5113
	E_g^{Γ}	0.8596	0.8590	0.8583	0.8577	0.8571	0.8565
	E_g^L	0.9621	0.9615	0.9607	0.9600	0.9593	0.9586
an ³ a*	E_g^X	1.2100	1.2092	1.2082	1.2072	1.2065	1.2056
sp ^o s	E_g^K	1.2879	1.2870	1.2860	1.2850	1.2841	1.2831
	E_g^{Γ}	0.7799	0.7794	0.7788	0.7782	0.7777	0.7770

الجدول (7): فجوة الطاقة لبلورة GaSb عند نقاط التماثل العالية عند درجات حرارة مختلفة

الجدول (8): فجوة الطاقة لبلورة GaP عند نقاط التماثل العالية عند درجات حرارة مختلفة

Model	Energy	Temperature (K)						
Model	gap (eV)	0	60	120	183	240	300	
sp ³	E_g^L	3.2685	3.2625	3.2519	3.2439	3.2341	3.2181	
	E_g^X	5.4530	5.4430	5.4253	5.4119	5.3956	5.3689	
	E_g^K	4.9599	4.9508	4.9348	4.9225	4.9077	4.8835	
	E_g^{Γ}	2.8792	2.8740	2.8646	2.8576	2.8489	2.8349	
	E_g^L	2.3968	2.3924	2.3847	2.3788	2.3715	2.3599	
an ³ a*	E_g^X	2.3500	2.3457	2.3381	2.3323	2.3252	2.3138	
sps	E_g^K	2.8877	2.8824	2.8731	2.8660	2.8572	2.8432	
	E_g^{Γ}	2.8800	2.8746	2.8654	2.8583	2.8496	2.8356	

اقترح Varshni علاقة مهمة جداً لوصف فجوات الطاقة المعتمدة على درجة الحرارة في مختلف بلورات أشباه الموصلات، حيث حققت هذه العلاقة التجريبية نجاحاً كبيراً في تركيب فجوات الطاقة المعتمدة على درجة الحرارة في العديد من مواد أشباه الموصلات وكذلك في المواد النانوية، تعطى العلاقة التجريبية Varshni's empirical formula لتغيير طاقة فجوة الحزمة مع درجة الحرارة هي [15]:

$$E_g(T) = E_g(0) - \frac{AT^2}{T+B}$$
(12)

اذ تمثل $E_g(T)$: فجوة الطاقة عند درجة الحرارة T، $E_g(0)$: فجوة الطاقة عند درجة حرارة A، 0K وB: معاملات درجة الحرارة.

يوضح الجدول (9) قيم معاملات درجة الحرارة عند نقاط التماثل العالية K ، L و Γ لبلورات GaSb ،GaAs وGaP وGaP د ذات تركيب ZB.

Crevetal	Tomporature coefficients	Symmetry points					
Crystal	Temperature coefficients	L	Х	К	Г		
CaAa	A(m eV/K)	0.605	0.460	0.5405	0.5405		
GaAs	<i>B</i> (K)	204	204	204	204		
	A(m eV/K)	0.597	0.475	0.475	0.417		
Gaso	<i>B</i> (K)	140	94	94	140		
CoP	A(meV/K)	0.5771	0.5771	0.5771	0.5771		
Gar	<i>B</i> (K)	372	372	372	372		

الجدول (9): معاملات درجة الحرارة للبلورات GaSb، GaAs و GaP

Ref. [13]

تم استخدام معادلة Varshni لإيجاد فجوة الطاقة لـ GaSb، GaAs وGaP عند نقاط التماثل العالية K، X، L و Γ وكما مبين في الجداول (10)، (11) و (12) على التوالي.

Model	Energy	Temperature (K)						
Wodel	gap (eV)	0	90	185	294	673	973	
sp ³	E_g^L	2.3033	2.2866	2.2501	2.1983	1.9908	1.8167	
	E_g^X	4.8808	4.8681	4.8403	4.8010	4.6432	4.5108	
	E_g^K	4.2272	4.2123	4.1796	4.1334	3.9481	3.7924	
	E_g^{Γ}	1.5109	1.4960	1.4633	1.4171	1.2318	1.0761	
	E_g^L	1.6902	1.6735	1.6370	1.5852	1.3777	1.1152	
cm ³ c*	E_g^X	2.0300	2.0173	1.9895	1.9502	1.7924	1.6600	
sp°s	E_g^K	2.3516	2.3367	2.3040	2.2578	2.0725	1.9168	
	E_g^{Γ}	1.5500	1.5351	1.5024	1.4562	1.2709	1.1152	

الجدول (10): تغير فجوة الطاقة مع درجة الحرارة عند نقاط التماثل العالية باستخدام معادلة Varshni لبلورة GaAs

الجدول (11): تغير فجوة الطاقة مع درجة الحرارة عند نقاط التماثل العالية باستخدام معادلة Varshni لبلورة GaSb

Model	Energy	Temperature (K)						
Model	gap (eV)	0	60	120	183	240	300	
	E_g^L	2.3503	2.3396	2.3172	2.2884	2.2598	2.2282	
sp ³	E_g^X	3.6694	3.6583	3.6374	3.6120	3.5875	3.5609	
	E_g^K	3.5242	3.5131	3.4922	3.4668	3.4423	3.4157	
	E_g^{Γ}	0.8596	0.8521	0.8365	0.8164	0.7964	0.7743	
	E_g^L	0.9621	0.9514	0.9290	0.9002	0.8716	0.8400	
an ³ a*	E_g^X	1.2100	1.1989	1.1780	1.1526	1.1281	1.1015	
sp°s	E_g^K	1.2879	1.2768	1.2559	1.2305	1.2060	1.1794	
	E_g^{Γ}	0.7799	0.7724	0.7568	0.7367	0.7167	0.6946	

Model	Energy	Temperature (K)							
	gap (eV)	0	150	417	620	868	1273		
sp ³	E_g^L	3.2685	3.2436	3.1413	3.0449	2.9179	2.7000		
	E_g^X	5.4530	5.4281	5.3258	5.2294	5.1024	4.8845		
	E_g^K	4.9599	4.9350	4.8327	4.7363	4.6093	4.3914		
	E_g^{Γ}	2.8792	2.8543	2.7520	2.6556	2.5286	2.3107		
sp ³ s*	E_g^L	2.3968	2.3719	2.2696	2.1732	2.0462	1.8283		
	E_g^X	2.3500	2.3251	2.2228	2.1264	1.9994	1.7815		
	E_g^K	2.8877	2.8628	2.7605	2.6641	2.5371	2.3192		
	E_g^{Γ}	2.8800	2.8551	2.7528	2.6564	2.5294	2.3115		

الجدول (12): تغير فجوة الطاقة مع درجة الحرارة عند نقاط التماثل العالية باستخدام معادلة Varshni لبلورة GaP

توضح الاشكال (13)، (14)، (15)، (16)، (16)، (16) و (18) كيفية تغير فجوة الطاقة مع تغير درجة الحرارة لـ GaAs، وGaAs و GaAs عد نقاط التماثل العالية K، X، L و Γ باستخدام معادلة Varshni للنموذجين sp³s و sp³s على التوالي حيث نلاحظ انخفاض في قيمة فجوة الطاقة مع زيادة درجات الحرارة. هناك طريقتين لتقسير تأثير درجة الحرارة على فجوة الطاقة لأشباه الموصلات، الطريقة الاولى هي انه عندما ترتفع درجة الحرارة فأن سعة اهتزاز الذرات سوف تزداد مما يؤدي الى كبر المسافة بين الموصلات، الطريقة الاولى هي انه عندما ترتفع درجة الحرارة فأن سعة اهتزاز الذرات سوف تزداد مما يؤدي الى كبر المسافة بين الذرات، وبما ان فجوة الطاقة تتناسب بشكل عكسي مع مربع ثابت الشبيكة لذا فإن زيادة ثابت الشبيكة يؤدي الى التمدد الحراري الذرات، وبما ان فجوة الطاقة. اما الطريقة الثانية فهي نتيجة التفاعلات التي تحدث بين الإلكترون والفونون مما يؤدي الى اضطراب في فجوة الطاقة، حيث تكتسب الالكترونات طاقة حرارية وتتحول الى ادنى مستويات طاقية ممكنة قبل ان تندمج مع الفجوات وبذلك تظهر القراب في فقرة الطاقة. [16]







الشكل (14): تغير فجوة الطاقة مع درجة الحرارة عند نقاط التماثل العالية باستخدام معادلة Varshni لبلورة GaAs نموذج *sp³s



الشكل (15): تغير فجوة الطاقة مع درجة الحرارة عند نقاط التمائل العالية باستخدام معادلة Varshni لبلورة GaSb نموذج sp³



الشكل (17): تغير فجوة الطاقة مع درجة الحرارة عند نقاط التمائل العالية باستخدام معادلة Varshni لبلورة GaP نموذج ³



الشكل (16): تغير فجوة الطاقة مع درجة الحرارة عند نقاط التماثل العالية باستخدام معادلة Varshni لبلورة GaSb نموذج *sp³s



الشكل (18): تغير فجوة الطاقة مع درجة الحرارة عند نقاط التماثل العالية باستخدام معادلة Varshni لبلورة GaP نموذج *sp³s

بعد استخدام معادلة Varshni وإيجاد فجوة الطاقة للبلورات GaSb ، GaAs و GaSb كدالة لدرجة الحرارة عند نقاط التمائل العالية A ، X ، L و T قمنا بأجراء مقارنة بين الحسابات التي تم الحصول عليها في الدارسة الحالية لفجوة الطاقة مع نتائج Panish GaAs [17] و K ، X ، L و T قمنا بأجراء مقارنة بين الحسابات التي تم الحصول عليها في الدارسة الحالية لفجوة الطاقة مع نتائج GaAs [17] و Bellani [18] وكما مبين في الجدول (13) والموضحة في الاشكال (19)، (20) و (21). حيث اعتمدنا F_g^T لبلورة GaAs و GaSb كفجوة طاقة مباشرة وباستخدام النموذجين sp^3 و sp^3 كما هو مبين في الاشكال (1)، (2)، (4) و (5) على التوالي. بينما اعتمدنا F_g^X لبلورة GaP كفجوة طاقة غير مباشرة عند استخدام النموذج sp^3s^2 كما موضح في الشكل (6)، في حين يوضح الشكل (3) بأن اقل قيمة لفجوة الطاقة لبلورة GaP تكون عند النقطة T عند استخدام النموذج sp^3 ورفك نيجة يوصف الشكل (3) بأن اقل قيمة لفجوة الطاقة لبلورة GaP تكون عند النقطة T عند استخدام النموذج sp^3 ورفك النموذج لا يعطي وصف الشكل (3) بأن اقل قيمة لفجوة الطاقة لبلورة GaP تكون عند النقطة CaP عند استخدام النموذج ألفتون ورفت ورفت الموضح في الألموذ ورفت ورفت المؤلم وصف الشكل (3) بأن اقل قيمة لفجوة الطاقة لبلورة GaP تكون عند النقطة CaP عند استخدام النموذج النموذج لا يعطي وصف الشكل (3) بأن اقل قيمة لفجوة الطاقة لبلورة GaP تكون عند النقطة CaP عند استخدام النموذج ألموذ النموذ ورفت المؤلم وصف الهاميلتون H.

Crystal	Energy gap (eV)	Model		D. C						
			0	90	185	294	673	973	Ker.	
GaAs	E_g^{Γ}	sp ³	1.5109	1.4960	1.4633	1.4171	1.2318	1.2318	This work	
		sp ³ s*	1.5500	1.5351	1.5024	1.4562	1.2709	1.1152	This work	
			1.522	1.510	1.481	1.437	1.252	1.091	[17]	
Crystal	Energy gap(eV)	Model		Def						
			0	60	120	183	240	300	Kei.	
GaSb	E_g^{Γ}	sp ³	0.8596	0.8521	0.8365	0.8164	0.7964	0.7743	This work	
		sp ³ s*	0.7799	0.7724	0.7568	0.7367	0.7167	0.6946	This work	
			0.81	0.805	0.791	0.771	0.748	0.723	[18]	
Crystal	Energy gap (eV)	eV)		Pof						
			0	150	417	620	868	1273	KCI.	
GaP	E_g^{Γ}	sp ³	2.8792	2.8543	2.7520	2.6556	2.5286	2.3107	This work	
	E_g^X	sp ³ s*	2.3500	2.3251	2.2228	2.1264	1.9994	1.7815	This work	
			2.338	2.315	2.215	2.117	1.986	1.758	[17]	

الجدول (13): تغير فجوة الطاقة مع درجة الحرارة عند بعض نقاط التماثل العالية باستخدام معادلة Varshni للبلورات GaSb ، GaAs و GaP



 Γ الشكل (19): تغير فجوة الطاقة مع درجة الحرارة عند نقطة التماثل باستخدام معادلة Varshni لبلورة GaAs للنموذجين sp³ و sp³s ومقارنتها مع [17]

1000

900



 Γ الشكل (20): تغير فجوة الطاقة مع درجة الحرارة عند نقطة التماثل باستخدام معادلة Varshni لبلورة GaSb للنموذجين sp³ و*sp³s ومقارنتها مع [18]



الشكل (21): تغير فجوة الطاقة مع درجة الحرارة عند نقطة التماثل Γ و X باستخدام معادلة Varshni لبلورة GaP للنموذجين sp³s³ و sp³s³ ومقارنتها مع [17]

5. تغير معامل الانكسار للبلورات GaSb ، GaAs وGaP مع درجة الحرارة

Variation of refractive index of GaAs, GaSb and GaP crystals with temperature

يتغير معامل الانكسار للبلورات GaSb، GaAs وGaP مع تغير درجة الحرارة ولمدى درجات الحرارة المستخدمة في هذه الدراسة, اذ تم استخدام علاقة Moss لإيجاد معامل الانكسار بالنسبة لهذه البلورات عند درجات حرارة مختلفة وكما موضح في الجدول (14) وحسب الصيغة الاتية [19]:

$$n^4 = \frac{95}{E_g^{\Gamma}} \tag{13}$$

اذ نلاحظ بان معامل الانكسار سوف يزداد بشكل تدريجي مع زيادة درجات الحرارة وكما موضح في الاشكال (22)، (23) و(24) لبلورات GaSb، GaAs و GaP على التوالي.

Crystal	Refractive Index	Model		Def						
			0	90	185	294	673	973	Kel.	
GaAs	n	sp ³	2.8159	2.8166	2.8174	2.8183	2.8213	2.8238	3.30 [19]	
		sp ³ s*	2.7980	2.7988	2.7995	2.8004	2.8034	2.8058	2.85 [20]	
Crystal	Refractive Index	Madal		Def						
		Model	0	60	120	183	240	300	Kel.	
GaSb	n	Sb n	sp ³	3.2423	3.2429	3.2436	3.2441	3.2447	3.2453	3.79 [19]
			sp ³ s*	3.3222	3.3227	3.3233	3.3240	3.3245	3.3253	3.29 [20]
Crystal	Refractive Index	Model		Dof						
			0	150	417	620	868	1273	Kel.	
GaP	n	sp ³	2.3967	2.3978	2.3997	2.4012	2.4030	2.4060	2.90 [19]	
		sp ³ s*	2.3965	2.3977	2.3996	2.4011	2.4029	2.4059	2.55 [20]	

الجدول (14): قيمة معامل الانكسار لبلورات GaSb، GaAs و GaP باستخدام صيغة Moss عند درجات حرارة مختلفة



الشكل (22): تغير معامل الانكسار مع درجة الحرارة عند نقطة التماثل Γ باستخدام صيغة Moss لبلورة GaAs للنموذجين sp³s و



 Γ الشكل (23): تغير معامل الانكسار مع درجة الحرارة عند نقطة التماثل sp 3 s و * sp 3 و * moss باستخدام صيغة



الشكل (24): تغير معامل الانكسار مع درجة الحرارة عند نقطة التماثل Γ باستخدام صيغة Moss لبلورة GaP للنموذجين sp³s و *sp³s

المناقشة والاستنتاجات

تم حساب تركيب حزم الطاقة الالكترونية في مواد اشباه الموصلات المركبة III-V للبلورات GaSb، GaAs وGaP عند درجات حرارة مختلفة باستخدام طريقة الربط المحكم وللنموذجين sp³s و sp³s^s، اذ تعتبر هذه الطريقة من الطرائق التجريبية الدقيقة والمناسبة لحساب تركيب حزم الطاقة نظراً لانخفاض التكاليف الحسابية، وقد بينت النتائج من خلال هذا البرنامج تطابقاً جيداً مع البحوث المنشورة ومن خلال النتائج تم استنتاج ما يأتي:

عند حساب تركيب الحزم الالكترونية للبلورات GaSb، GaAs وGaP ذات تركيب ZB تحت تأثير درجة الحرارة، لاحظنا وجود ازاحة طفيفة في حزم التوصيل نحو الاسفل في الاشكال (7)، (8)، (9)، (10)، (11) و (12). وبذلك نحصل على انخفاض في قيم فجوة الطاقة مع زيادة درجة الحرارة. عند حساب تأثير درجة الحرارة للبلورات GaSb، GaAs، وGaP وجدنا ان فجوة الطاقة تقل مع ارتفاع درجة الحرارة، وهذا يتوافق مع النمط العام لسلوك تغير فجوة الطاقة مع درجة الحرارة لأشباه الموصلات. عند استخدام معادلة Varshni لإيجاد فجوة الطاقة للبلورات GaSb، GaAs و GaS، لا لاتمان التماثل العالية العالية الموصلات.

الحسابات التي تم الحصول عليها في الدارسة الحالية لفجوة الطاقة عند النقطة Γ لبلورة GaAs و GaSb مع نتائج Panish [7] عند استخدام كلا النموذج GaSs في حين ان نتائج فجوة الطاقة لبلورة GaP عند النقطة X عند استخدام النموذج sp³s* تكون اكثر توافقاً مع نتائج الموذج Sp³s* تكون اكثر توافقاً مع نتائج وحين ان نتائج فجوة الطاقة لبلورة GaP عند النقطة X عند استخدام النموذج sp³s* تكون اكثر توافقاً مع نتائج الموذج Sp³s* مع نتائج فجوة الطاقة لبلورة GaP عند النقطة X عند استخدام النموذج Sp³s* تكون اكثر توافقاً مع نتائج وحين ان نتائج فجوة الطاقة للموزة GaP و GaP عند النقطة X عند استخدام النموذج Sp³s* تكون اكثر توافقاً مع نتائج الموذج GaP (30) من النقطة T عند استخدام النموذج Sp³s* وذلك لان بلورة GaP تمتلك فجوة طاقة غير مباشرة في حين أن البلورتين GaAs وGaSb وGaSb فإننا لا نلاحظ هذا الاختلاف عند استخدام النموذجين وذلك لانهما يمتلكان فجوة طاقة مباشرة. من خلال نتائج تركيب حزم الطاقة مع درجة الحرارة تم حساب تغير معامل الانكسار n مع درجة الحرارة باستخدام صيغة Moss حيث بينت النتائج التي تم الحصول عليها زيادة معامل الانكسار مع ارتفاع درجة الحرارة.

7. شکر و تقدیر

يتقدم الباحثان بالشكر والتقدير الى جامعة الموصل وكلية التربية للعلوم الصرفة وقسم الفيزياء على دعم البحث.

8. المصادر

- [1] O.L. Anderson, H. Oda and D. Isaak, "A model for the computation of thermal expansivity at high compression and high temperatures: MgO as an example", J. Geophysical Research Letters, 19 (19): pp. 1987-1990, 1992. <u>https://doi.org/10.1029/92GL02145</u>
- [2] P. Geng, W. Li, X. Zhang, X. Zhang, Y. Deng and H. Kou, "A novel theoretical model for the temperature dependence of band gap energy in semiconductors", J. Applied. Phys., 50 (40): pp. 40LT02, 2017.
- [3] T. Ismail and M. Hussien, "Band Structure of GaAs Crystal Using the Semiempirical Tight Binding Method", appear in Journal of Education and Science, 30(3), 2021.
- [4] A. Di Carlo, "Microscopic theory of nanostructured semiconductor devices: beyond the envelopefunction approximation", J. Semiconductor Science and Technology, 18 (1): pp. R1. 2002.
- [5] D. Chadi, "Spin-orbit splitting in crystalline and compositionally disordered semiconductors", J. Phys. Rev. B., 16 (2): pp. 790-796, 1977. <u>https://doi.org/10.1103/PhysRevB.16.790</u>
- [6] P. Vogl, H. P. Hjalmarson and J. D. Dow, "A semi-empirical tight-binding theory of the electronic structure of semiconductors", J. Phys. Chem. Sol., 44 (5): pp. 365-378, 1983. <u>https://doi.org/10.1016/0022-3697(83)90064-1</u>
- [7] G. Gopir, N. Zulkifli, and A. Othman, "Electronic Structure Calculation of Bulk Semiconductors Using The Sp³s* Empirical Tight Binding Method", Solid State Science and Technology, vol. 13, no. 1 & 2, pp.234-243, 2005.
- [8] W.A. Harrison, *Electronic structure and the properties of solids: the physics of the chemical bond*. Courier Corporation, 2012.
- [9] E. Pierron, D. Parker and J. McNeely, "Coefficient of expansion of gallium arsenide from 62 to 200° C", J. Acta Crystallographica, 21 (2): pp. 290-290, 1966. https://doi.org/10.1107/S0365110X66002780
- [10] H. Detz, "Thermal expansion of III-V materials in atomistic models using empirical Tersoff potentials", J. Electronics Letters, 51 (18): pp. 1455-1457, 2015.
- [11] R. Indolia, "To Study the dependency of linear thermal expansion coefficient and Melting Temperature on Plasmon energy in case of II-VI and III-V groups of binary semiconductors", J. International Journal and Applied Physics, 13 (3): pp. 451-457, 2017.
- [12] K.Y. Cheng, *III–V Compound Semiconductors and Devices: An Introduction to Fundamentals*. Springer Nature, 2020.

- [13] I. Vurgaftman, J.áR. Meyer and L.áR. Ram-Mohan, "Band parameters for III–V compound semiconductors and their alloys", J. Applied. Phys., 89 (11): pp. 5815-5875, 2001. <u>https://doi.org/10.1063/1.1368156</u>
- [14] Y. Sun, S. E. Thompson and T. Nishida, *Strain effect in semiconductors: theory and device applications*. Springer Science & Business Media, 2009.
- [15] C.-C. Li, M. Gong, X.-D. Chen, S. Li, B.-W. Zhao, Y. Dong, G.-C. Guo and F.-W. Sun, "Temperature dependent energy gap shifts of single color center in diamond based on modified Varshni equation", J. Diamond and Related Materials, 74: pp. 119-124, 2017. https://doi.org/10.1016/j.diamond.2017.03.002
- [16] Y.P. Varshni, Temperature dependence of the energy gap in semiconductors, J. physica, 34 (1): pp. 149-154, 1967. <u>https://doi.org/10.1016/0031-8914(67)90062-6</u>
- [17] M. Panish and Jr. H. Casey, "Temperature dependence of the energy gap in GaAs and GaP", J. Applied. Phys., 40 (1): pp. 163-167, 1969. <u>https://doi.org/10.1063/1.1657024</u>
- [18] V. Bellani, S. Di Lernia, M. Geddo, G. Guizzetti, A. Bosacchi, S. Franchi and R. Magnanini, Thermoreflectance study of the direct energy gap of GaSb", J. Solid state communications, 104 (2): pp. 81-84, 1997. <u>https://doi.org/10.1016/S0038-1098(97)00277-9</u>
- [19] T. Moss, "Relations between the refractive index and energy gap of semiconductors", J. physica status solidi, 131 (2): pp. 415-427, 1985. <u>https://doi.org/10.1002/pssb.2221310202</u>
- [20] M. Anani, C. Mathieu, S. Lebid, Y. Amar, Z. Chama and H. Abid, "Model for calculating the refractive index of a III–V semiconductor", 41 (4): pp. 570-575, 2008. <u>https://doi.org/10.1016/j.commatsci.2007.05.023</u>